

10/1-71

X-987

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

1517/2-71

P 8-5733



5733

И.С. Хухарева, И.Н. Гончаров

ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕЗИСТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО
СПЛАВА Nb+80% Zr В ОБЛАСТИ H_{c2}

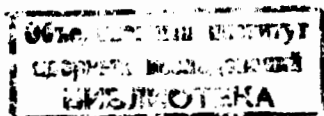
1971

P8-5733

И.С. Хухарева, И.Н. Гончаров

ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕЗИСТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО
СПЛАВА Nb+80% Zr В ОБЛАСТИ H_{c2}

Направлено в ЖЭТФ



Одной из важных характеристик сверхпроводника второго рода является верхнее критическое поле.

В настоящее время известны три различных теоретических определения этой величины:

1. Из теории ГЛАГ^{/1/} для грязных сверхпроводников ($l \ll \xi_0$) при $T = 0$

$$H_{c2}(0) = 2,6 \cdot 10^4 \gamma T_c \rho_n, \quad (1)$$

где $\gamma \left[\frac{\text{эрг.}}{3 \text{ см.} \cdot 2 \text{ град.}} \right]$ - коэффициент линейного члена электронной

теплоемкости, T_c [°K] - критическая температура сверхпроводящего перехода, ρ_n [Ω·см.] - удельное сопротивление в нормальном состоянии.

2. По формуле Маки^{/2/}, учитывающей спиновый парамагнетизм Паули,

$$H_{c2}^*(0) = \frac{H_{c2}(0)}{(1 + a^2)^{1/2}} \quad (T = 0), \quad (2)$$

где

$$a = \sqrt{2} \frac{H_{c2}(0)}{H_p(0)}, \quad H_p(0) = 18400 T_c.$$

3. В теории Вертзамера и др.^{/3/} учитывается как спиновый парамагнетизм электронов, так и спин-орбитальное рассеяние. Для случая $t \equiv T / T_c = 0$ в работе^{/4/} получена зависимость нормированного критического поля h^* , где

$$h^*(T=0) = \frac{H_{c2}^{**}(0)}{(-dH_{c2}^{**}(t)/dt)_{t=1}},$$

от параметров a и λ_{s0} , a - параметр Маки.

$$\lambda_{s0} = \frac{\hbar}{3\pi k T_c r_{s0}}, \quad r_{s0} = \frac{\ell_{s0}}{v_F}.$$

ℓ_{s0} - средняя длина свободного пробега электронов для спин-орбитального рассеяния (предполагается, что $\ell_{s0} \gg \ell$), v_F - скорость Ферми, H_{c2}^{**} - верхнее критическое поле этой теории.

Такая нормировка была введена Вертзамером^{/5/} для сравнения теоретически рассчитываемого h^* с получаемым экспериментально. Из неё, в частности, в предельном случае $a=0$, $\ell \ll \xi_0$ получается следующее выражение для критического поля ГЛАГ:

$$H_{c2}(0) = 0,693 (dH_{c2}^{\text{эксп.}}/dt)_{t=1}. \quad (3)$$

Однако надо отметить, что величина $H_{c2}(0)$, определенная по формулам (1) и (3), не всегда однозначна (см., например, таблицу 1 и работу^{/6/}, в которой представлены экспериментальные значения $(dH_{c2}/dt)_{t=1}$; $T_c; \rho_n; \gamma$). Параметры теории a и λ_{s0} можно определить из электронных постоянных нормального состояния:

$$a = 2,35 \rho_n \gamma, \quad (4)$$

если $H_{c2}(0)$ считать по (1),

$$\alpha = 5,33 \cdot 10^{-5} (dH_{c2}^{\text{экспр.}} / dT)_{T=T_c} \quad (5)$$

для $H_{c2}(0)$ по (3),

$$\lambda_{s0} = \frac{2,97 \cdot 10^{-13}}{\rho_n \gamma T_c \ell^2}, \quad (6)$$

в предположении, что $\ell_{s0} = 2 \ell [4]$.

В случае сплавов и соединений с критическим полем ≥ 50 кэ экспериментальные результаты наиболее удовлетворительно описываются последней теорией ^{/7,8/}.

В настоящей работе проведено измерение $H_{c2}(T)$ и $H_{c3}(T)$ на образцах сплава Nb + 80 % Zr. Полученное значение $H_{c2}^{\text{экспр.}}(0)$ сравнивается с теоретическим. Температурная зависимость $H_{c3}^{\text{экспр.}}$ сравнивается, во-первых, с теорией поверхностной или зародышевой сверхпроводимости при наличии парамагнитного эффекта ^{/10/} и, во-вторых, с теорией, учитывающей флуктуационные явления ^{/11,12/}.

Образцы в виде плоских пластин размером 0,1 x 1,6 x 40 мм³ после механической обработки подвергались рекристаллизационному отжигу при 1000°С в течение 1 часа в вакууме $\approx 10^{-6}$ мм с последующим быстрым охлаждением. Значения H_{c2} и H_{c3} определялись из резистивных характеристик сверхпроводящего перехода во внешнем магнитном поле, параллельном или перпендикулярном плоскости пластины. Ток в образце всегда был направлен перпендикулярно магнитному полю. Измерения проводились в интервале температур от 4,2°К до $T_c = 8,1^\circ\text{К}$. На рис. 1 представлены типичные зависимости $R(H)$ в параллельном и перпендикулярном (H_{\perp}) полях при $T = \text{const}$ для разных значений измерительного тока. Как видно из рисунка, за $H_{c2}^{\text{экспр.}}$ принимается значение поля, соответствующее характерному излому на кривых, выше

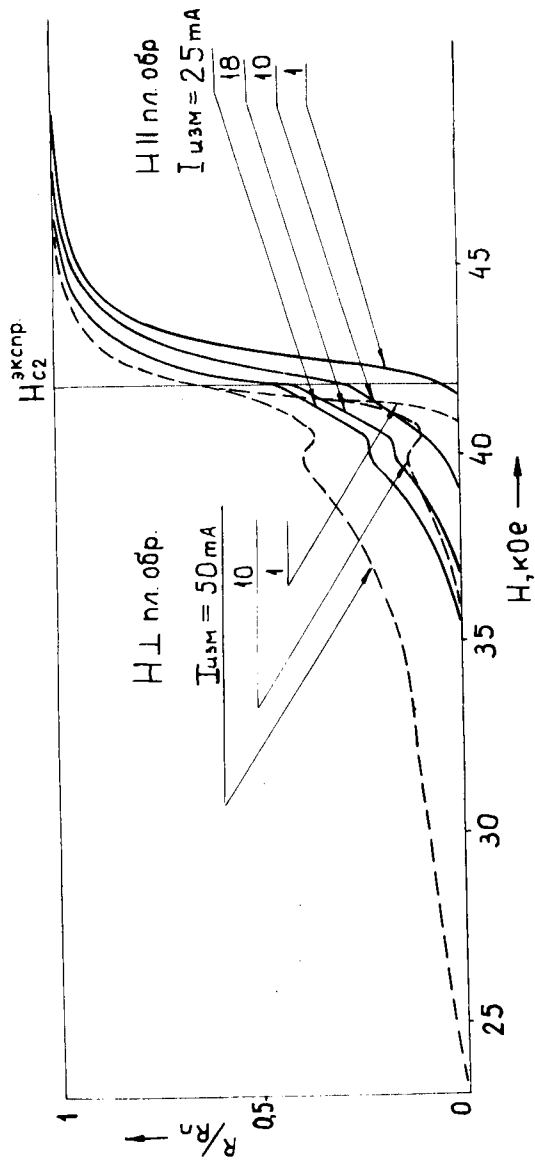


Рис. 1. Зависимость $R(H)$ для H_{\perp} (пунктирная линия) и H_{\parallel} (сплошная линия) при разных значениях измерительного тока; $T = 6,2^{\circ}\text{K}$.

которого $R(H)$ для разных измерительных токов совпадают. Так как основная часть измерений сделана при токе через образец 1 mA ($I = 0,6 \text{ A/cm}^2$), на основании вышеизложенного, за $H_{c2}^{\text{экспр.}}$ в случае H_{\perp} принималось поле, соответствующее $R/R_n \approx 0,6$, в случае H_{\parallel} — $R/R_n \approx 0,05$. Полученные таким образом $H_{c2}^{\text{экспр.}}$ с хорошей точностью ложатся на одну кривую (см. рис. 4). В случае непосредственной записи $R(H)$ на двухкоординатном самописце за $H_{c3}^{\text{экспр.}}$ принималось поле, в котором $R/R_n = 0,98$. Кроме того, $H_{c3}^{\text{экспр.}}$ определялось более точно из вольт-амперных характеристик образца. Как видно из рис. 2в, при $R/R_n \geq 0,9 R_f/R_n$ и R/R_n совпадают, что соответствует на графике $U(I)$ (рис. 2а) прямой линии, выходящей из начала координат. Записывая такие вольт-амперные характеристики на двухкоординатном самописце для разных $H = \text{const}$ в широком интервале I и U , можно с большой точностью определить изменение их наклона, и, следовательно, $H_{c3}^{\text{экспр.}}$ для любого R/R_n . В частности, на рис. 4 приведены значения $H_{c3}^{\text{экспр.}}$, соответствующие $R/R_n = 1$.

Следует отметить изменение вида вольт-амперных характеристик при уменьшении магнитного поля (рис. 2 и 3). Строго прямолинейные $U(I)$, о которых говорилось выше, при некотором значении H' претерпевают излом и образуют два линейных участка, наклоны которых заметно отличаются друг от друга (например, при $T = 7^{\circ}\text{K}$, $H' \approx 27 \text{ кэ}$; см. рис. 2). Начиная с этого момента $R_f \neq R$. Дальнейшее уменьшение поля приводит к постепенному искривлению первого участка, который вначале выходит из нуля, а затем, при еще больших H , кривые $U(I)$ сдвигаются вправо. При измерении начальных участков $U(I)$ на более чувствительном приборе (с точностью до $0,01 \text{ мкв}$) было обнаружено, что начальная линейная зависимость $U(I)$ имеет место даже при заметном отличии критического тока от нуля. Обычная экспоненциальная зависимость U от I появляется только при достаточном удалении от H_{c2} . На рис. 3 такое видоизменение вольт-амперных характеристик по

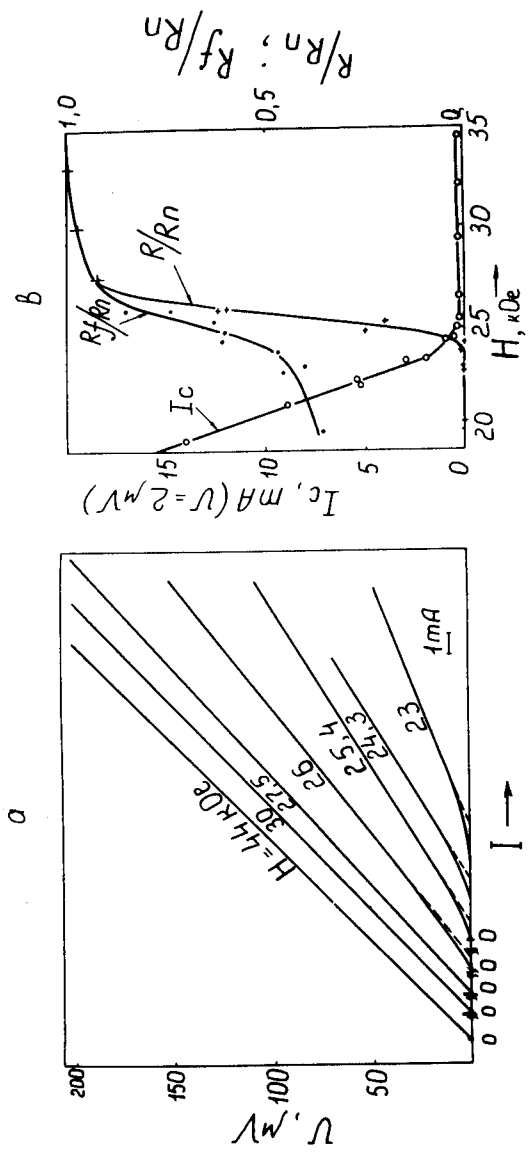


Рис. 2. Зависимость $U(I)$ при $H = const$ (а) и зависимость R, R_n, R_f, R_n и I_c ($U = 2 \mu V$) от H : $R = (V/I)_{I=1mA}$ (б) для $T = 7,0^\circ K$; II - параллельно плоскости образца.

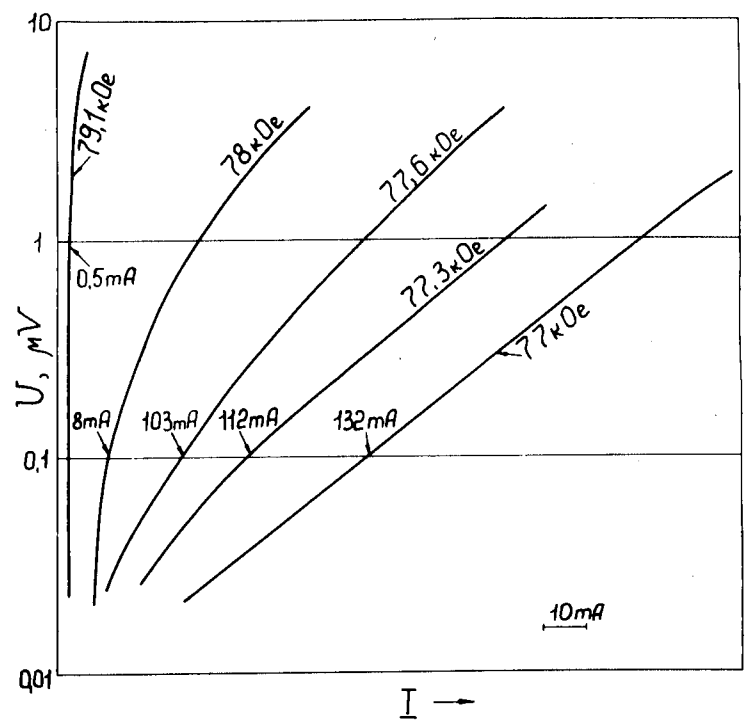


Рис. 3. Зависимость $lg U$ от I при разных значениях H ; $T = 4,2^\circ K$.

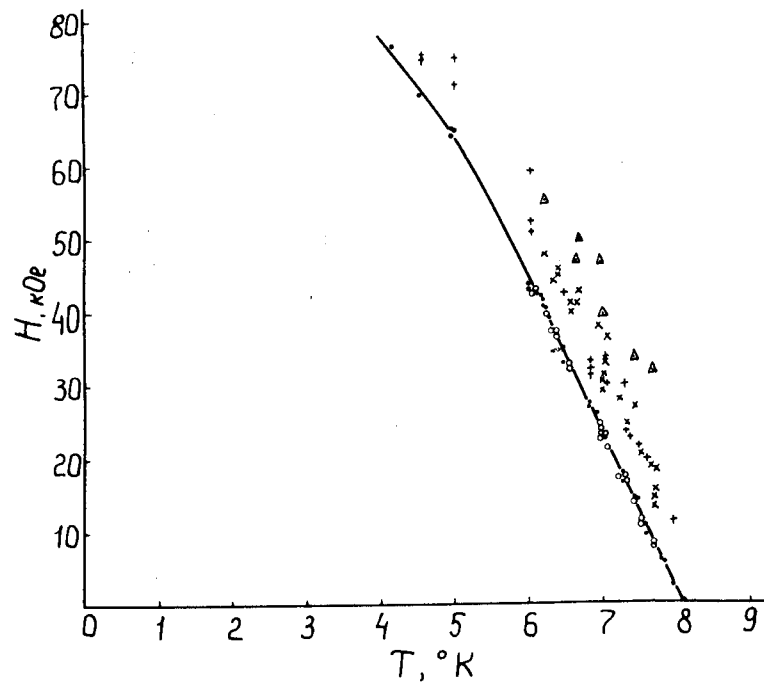


Рис. 4. Зависимость $H_{c2}^{\text{экспр.}}$; $H_{c3}^{\text{экспр.}}$ от T . Обозначения:

- H_{\perp} } $H_{c2}^{\text{экспр.}}$
- H_{\parallel} } $H_{c2}^{\text{экспр.}}$
- + H_{\perp} } $H_{c3} \equiv H |_{R/R_n = 0,98}$
- ⊕ H_{\parallel} } $H_{c3} \equiv H |_{R/R_n = 0,98}$

$\Delta H_{c3}^{\text{экспр.}}$, определенное из $U(I)$ образца и соответствующее полю, для которого $(U/I) \equiv R_n$, т.е. $R/R_n = 1$.

мере уменьшения H изображено в полулогарифмических координатах, так что начальный линейный участок представляется в виде кривой с вертикальной нижней частью, определяющей конечный критический ток.

На рис. 4 представлена зависимость $H_{c2}^{\text{экспр.}}$ от температуры. Вблизи $T = T_c$ экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую линию, что дает возможность рассчитать $(dH_{c2}^{\text{экспр.}}/dT)_{T=T_c} = 22 \text{ кэ}$. Для сравнения с теорией была определена величина $H_{c2}^{\text{экспр.}}(0)$. Согласно [13], для сплава $\text{Nb} + 80\% \text{Zr}$ хорошо выполняется зависимость: $H_{c2}^{\text{экспр.}}(t) = H_{c2}^{\text{экспр.}}(0)(1 - t^2)$, так что $H_{c2}^{\text{экспр.}}(0) = 104 \text{ кэ}$ получено путем экстраполяции к $t = 0$ линейной зависимости $H_{c2}^{\text{экспр.}}(t^2)$. Некоторые экспериментальные характеристики, усредненные по нескольким образцам, и значения, рассчитанные по формулам (1)–(6), собраны в таблицу 1. Полученное экспериментальное значение верхнего критического поля лучше всего согласуется с теорией, учитывающей наряду со спиновым парамагнетизмом влияние спин-орбитального взаимодействия. Это наглядно иллюстрируется в таблице II, которая дает отклонение $H_{c2}^{\text{экспр.}}(0)$ от значения, рассчитанного по соответствующей теории.

Нужно учесть, что при вычислении λ_{s0} был введен ряд допущений, а входящий в определение α и λ_{s0} коэффициент γ получен экстраполяцией.

На основании экспериментальных данных получена зависимость от температуры отношения $H_{c3}(T)/H_{c2}(T)$. Как следует из рис. 5, на котором проводится сравнение с теорией Сан-Жама, описывающей температурный ход $H_{c3}^*(T)/H_{c2}^*(T)$ для разных значений α [10], в области $T/T_c = 0,6 + 0,8$ экспериментальные точки лежат несколько ниже теоретической кривой, в то время как вблизи T_c наблюдается значительный рост $H_{c3}^{\text{экспр.}}/H_{c2}^{\text{экспр.}}$ по сравнению с предельной теоретической величиной 1,69.

Таблица I

T_c , °K	S_n	$\left(\frac{dH_{c2}^{эксп}}{dT}\right)_{T_c}$	$H_{c2}^{эксп}(0)$	$H_{c2}(0)$	$H_{c2}(0)$	α	$H_{c2}^{*}(0)$	λ_{30}	γ
	$\approx 2 \text{ см}$	$\approx 0,02$	≈ 104	по ф-ле (1)	по ф-ле (3)	(4) (5)	$H_{c2}(0) \cdot \alpha$	$h^*(0)$	
8,1	$86,2 \cdot 10^{-6}$	22	104	169	123	1,9	79	0,585	0,62 ($\alpha=1,9$)
						1,2	79	8,45	0,67 ($\alpha=1,2$)

1) Значение $\chi \approx 0,93 \cdot 10^4 \frac{\text{эрг}}{\text{см} \cdot \text{град}^2}$ для $N\epsilon - 30\% Z_2$ получено экстраполяцией из литературных данных /9/.

2) $h^*_{эксп}(0) \equiv \frac{H_{c2}^{эксп}(0)}{T_c \left(\frac{dH_{c2}^{эксп}}{dT} \right)_{T=T_c}}$

3) Входящая в ф-лу (6) средняя длина св. пробега электрона определялась по формуле:
 $\ell = 1,27 \cdot 10^7 \left[\rho_n N^{2/5} \left(\frac{1}{S_n} \right) \right]^{-1}$, где N - число валентных электронов в I см³, а $\left(\frac{1}{S_n} \right) = 0,6 / 4$.

4) Определено из графика работы /4/ по расчётным параметрам α (ф-лн (4), (5) и λ_{30} (ф-ла 6)).

Таблица II

ГЛАГ	Маки	Вертзамер и др.
53% (по ф-ле 1)	24%	6% (для α по ф-ле 4)
18% (по ф-ле 3)		14% (для α по ф-ле 5)

С другой стороны, согласно /11/, при $T \rightarrow T_c$ в сверхпроводниках II рода с экстремально малой длиной свободного пробега электронов ($\ell \approx 10^{-8}$ см) существенную роль должны играть флуктуационные явления. Для наших образцов из оценок по ρ_n получили $\ell \approx 5 \cdot 10^{-8}$ см. В работе /12/ рассчитано влияние термодинамических флуктуаций на уменьшение сопротивления ниже R_n в области $H > H_{c2}$. Относительная ширина "размазанности" перехода $\delta h = \frac{H |_{R=R_n - H_{c2}} - H_{c2}}{H_{c2}}$ должна расти как $1/(T_c - T)$ при $T \rightarrow T_c$ (предполагается, что $[H |_{R=R_n - H_{c2}}] \ll H_{c2}$). На рис. 6 представлена экспериментальная зависимость δh от $1/(T - T_c)$, где за величину δh принято отношение $\frac{H_{c3}^{эксп} |_{R=R_n - H_{c2}} - H_{c2}^{эксп}}{H_{c2}^{эксп}}$.

Таким образом, можно думать, что слишком большая "размазанность" сверхпроводящих переходов при температурах, близких к T_c , скорее всего вызвана флуктуационными явлениями. Вопрос о роли поверхностной сверхпроводимости требует дополнительных измерений и пока остается открытым.

Л и т е р а т у р а

1. Вл. Гинзбург, Л.Д. Ландау. ЖЭТФ, 20, 1064 (1950).
 А.А. Абрикосов. ЖЭТФ, 32, 1442 (1957).
 Л.П. Горьков. ЖЭТФ, 37, 1407 (1959).
 Л.П. Горьков. ЖЭТФ, 37, 835 (1959).

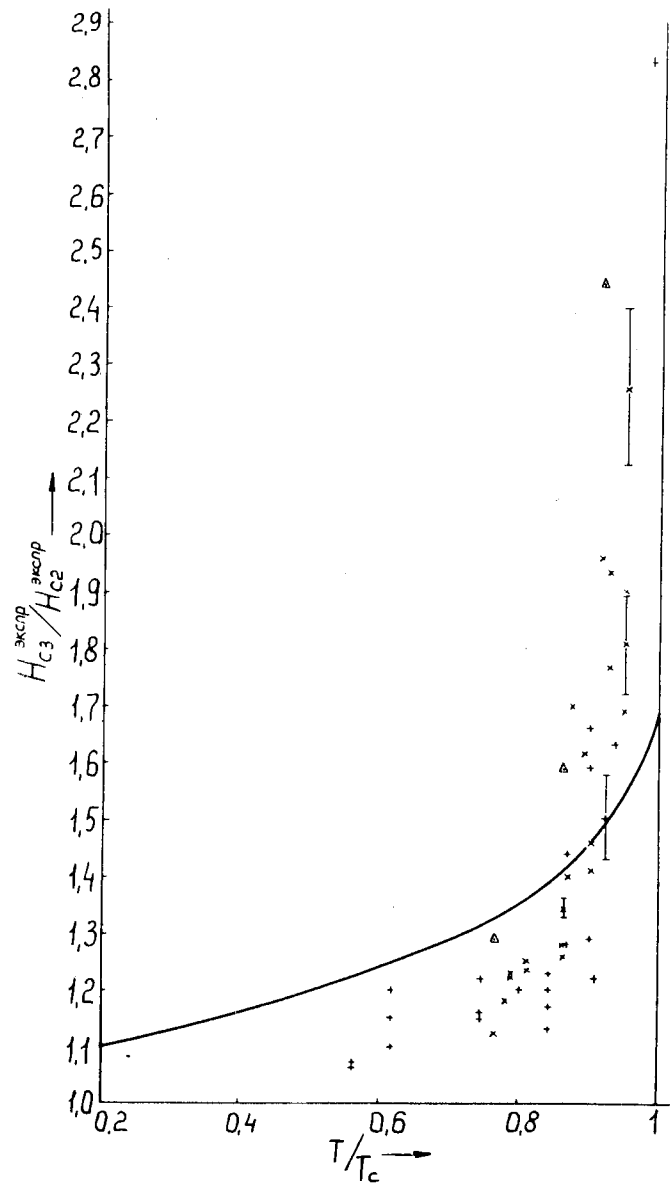


Рис. 5. Зависимость $\frac{H_{c3}^{\text{эксп.}}}{H_{c2}^{\text{эксп.}}}$ от $t = T/T_c$. Сплошная линия - теоретическая кривая, полученная Сан-Жамом/10/ для $\gamma, a^2 = 4$.

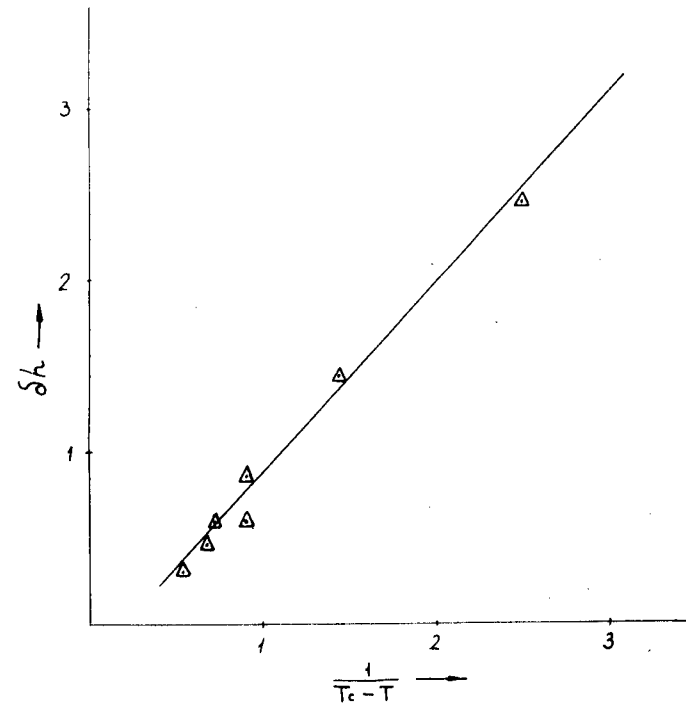


Рис. 6. Зависимость $\delta h = \frac{\Pi_{c3}^{\text{эксп.}} R - R \Pi_{c2}^{\text{эксп.}}}{H_{c2}^{\text{эксп.}}}$ от $\frac{1}{T_c - T}$.

2. K. Maki. *Physics*, 1, 127 (1964).
3. N.R. Werthamer, E. Helfand, P.C. Hohenberg. *Phys.Rev.*, 147, 295 (1966).
4. R.R. Hake. *Appl.Phys.Lett.*, 10, 189 (1967).
5. E. Helfand, N.R. Werthamer. *Phys.Rev.*, 147, 288 (1966).
6. K. Hechler, G. Horn, G. Atto, E. Saur. *Y.Low Temp.Phys.*, 1, 19 (1969).
7. A.R. Strnad and Y.B. Kim. *Proceedings of the Symposium on Quantum Fluids. University of Sussex* (1965).
8. L.Y. Neuringer, Y. Shapira. *Phys.Rev.Lett.*, 17, 81 (1966).
9. F. Heiniger, E. Bucher, Y. Muller. *Physik Kondensierten "Физика низких температур"*, ИЛ., (1959), стр. 336.
10. Д. Сан-Жам, Г. Сарма, Е. Томас. "Сверхпроводимость второго рода", русский перевод - изд. "Мир" (1970), стр. 218; D. Saint-James. *Phys.Lett.*, 23, 177 (1966).
11. K. Maki. *Progress of Theor.Phys.*, 39, 897 (1968).
12. D.R. Tilley, Y.B. Parkinson. *Y. Phys. C (Solid St.Phys.)* 2, 2175 (1969).
13. S.Y. Williamson. *Phys.Rev.*, 23, 629 (1966).

Рукопись поступила в издательский отдел
6 апреля 1971 года.